

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43)Date of publication of application: 19.08.1982

(51)Int.CI.

C25B 11/00

C25B 9/00

C25B 13/00

(21)Application number : 56-020489

(71)Applicant : AGENCY OF IND SCIENCE &

TECHNOL

(22)Date of filing:

13.02,1981

(72)Inventor: TORIKAI EIICHI

TAKENAKA HIROYASU

(54) PRODUCTION OF JOINED BODY FOR ELECTROLYSIS

(57)Abstract:

PURPOSE: To produce a joined material for electrolysis of low electric resistance and superior flexibility, adhesive strength, etc. by treating the platinum group metallic ions exchanged and adsorbed on a cation exchange membrane with an aq. boronhydride salt soln. to deposit a metallic layer on the inside surface of the membrane then further bringing this into contact with a specific aq. basic soln.

CONSTITUTION: A cation exchange membrane of usuablly about 0.05W0.4mm consisting of hydrocarbon perfluoride resin having more particularly preferably sulfonic acid groups or carboxylic acid groups is prepared. Next, this cation exchange membrane is immersed in an aq. basic soln. of chloride, sulfate, etc. of platinum group metals (e.g.; Pt, Rh, etc.) at ordinary temp. W90° C, after which said metallic ions are ion exchanged and adsorbed, then this membrane is treated in an aq. boron hydride salt soln. and the metallic ions are reduced and a metallic layer is deposited. Next, said exchange membrane deposited with the metallic layer is further brought into an aq. basic soln. contg. salt of platinum group metals and dialkylamineborane (e.g.; dimethylamineborane) whereby the metallic layer on the membrane surface is grown and a desired joined body for electrolysis is produced.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭57—134586

①Int. Cl.3

識別記号

庁内整理番号 6761-4K

٠,

④公開 昭和57年(1982)8月19日

C 25 B 11/00 9/00 13/00

6761—4K 6761—4K

発明の数 1 審査請求 有

(全11頁)

砂電解用接合体の製造法

②特

願 昭56-20489 -

②出

願 昭56(1981)2月13日

⑩発 明 者 鳥養栄一

八尾市東久宝寺3丁目9-20

⑩発 明 者 竹中啓恭

池田市五月ケ丘3丁目 4番13号

⑪出 願 人 工業技術院長

@指定代理人 工業技術院大阪工業技術試験所

셭

. 明 類 音

発明の名称 電解用接合体の製造法

特許関求の範囲

- ① 局イオン交換談に白金技に属する金属イオッを高温下にイオン交換吸着せしめ、次いで水準 化研察塩水溶液で処理して数値の内表質に金属 超を折出させ、引き続き数額を上配金属の塩と ジアルヤルアミンボランとを含有するアルカリ 性水溶液と接触せしめて膜筋の金属層を収長さ せるととを特徴とする電解用袋合体の製造法。
- ② Bイオッ交換資がスルホッ酸基又はカルボッ 設芸を有する過フッ化炭化水素樹脂製である特 許別水の報題第1項配數の方法。
- ③ 金属イオッがアミッ様イオッ参照にある語点試験 オッである特許数求の数器第1項又は第2項目

飲の方法。

- (i) イオッ交換吸着を60~90℃にて行なり特許の範囲第1項乃至第3項のいずれかに記載の方法。
- ⑤ イオン交換吸着を70~80℃にて行なり特許の範囲第1項乃至第3項のいずれかに記載の方法。
- (南) 水素化硼素塩水溶液のナガが10~12である特許原水の範囲第1項乃至第5項のいずれか に配象の方法。
- ⑦ 陽イオッ交換膜の内表面に析出する金属層の 層厚を 0.5 μ以上となす特許請求の範囲第1項 乃至第6項のいずれかに記載の方法。
- ⑥ 上記金製の塩が塩化物、碳酸塩、硝酸塩、過 塩素酸塩又はクロロアンセニウム塩の形態にあ

る特許請求の範囲 東乃至第7項のいずれか に記載の方法。

発明の詳細な説明

本発明は電解用接合体の製造技に属する。

取解用接合体は薄膜と電板となるべき金属とが接合されたものであり、水電解、塩酸又は食塩電解等の分野にて実施されている固体高分子電解質 電解法においてその重要性を高めつつある。現在 禁用されている電解用接合体は騙イオン交換膜の 両のある 電解用接合体は、電気抵抗が小である がいる電解用接合体としては、電気抵抗が小であると、脳イオン交換膜と金属層 とを有していること、電解時にかいると 機関の別難等がなく耐久性に優れていると

USP第3,432,355号明和留やUSP第3,297,484号明和審に記載されている方法、特別的55-38934号公報に記載されている方法、特別的55-38934号公報に記載されている。USP第3,432.355号明和書やUSP第3,297,484号明和審に記載の方法は所謂を式法と呼ばれる方法であり、予め自金、イリジウム、ロジウム、ルテニウム等の金属又はその酸化物をポリテトラフロエチレンを結合剤として製際しておき、次いて該無をイオン交換膜に無圧角して電解用接合体を得る方法である。また特公的42-5014号公将に記載の方法及び特別的55-38934号

従来、電解用接合体の製造供としては、例えば

性質が要

 上記従来の方法のいず 場合も複雑な表現や類 雑な操作を必要とし、そのため大型の耳解用接合 体を多量に製造することは極めて困難である。

更に無見解メッキして尾解用接合 粒子化强力 体を製造することを試みた。しかしながら、斯か る方法に従えば、強元剤処理により微量の金額粒 子が隔イオン交換膜上に付贈されるに止まり、斯 かる際イオン交換段を無尾がメッキしても得られ る金月間を陥イオン交換膜上に強固に付納し得ず、 それ故構られる電解用接合体は接角性に乏しく、 また柔敬性及び耐久性においても不充分であり、 到底與用上の使用に耐え得る配解用接合体を製造 し難いととが判明した。本発明者は次に引元剤祭 飛の中から水素化研索ナトリウム器液を選択し、 Mイオン交換酸にニッケル、コバルト、別等の早 **金周の塩を宝温下に吸磨させ、次に水楽化碗料**す トリウム水屑液で処理して金属塩を金属粒子に煮 元し、更に無関解メッキして電解用接合体を製造

45開曜57-134586(3)

ランとを含有するという特定のアルカリ性水溶液と接触させるという操作を施す場合に限り、電気抵抗が小であり、柔軟性、接触性及び耐久性に吸れた所望の環解用接合体が得られるという事実を見い出した。本発明は斯かる知見に表づき完成されたものである。

即ち本発明は、陽イオン交換際に自命族に関する金属イオンを高温下にイオン交換吸荷せしめ、 次いで水葉化研案塩水路液で処理して核胸の内表 前に金属胸を析出させ、引き続き核際を上紀金属 の塩とジアルキルアミンボランとを含有するアル カリ性水溶液と接触せしめて終面の金属層を破及 させるととを特徴とする鼠解用接合体の製造法に 係る。

本発明の方法によれば、吊気抵抗が振めて小で

補給及び

A、冠解用総合体として衒めて好ましいものであ

育、配解用総合体として概めて好ましいものできる。

は确な30~90分科内であり、期 となる。また90℃より くして内裏面に約0.5~2μの厚さに金属イオン が吸引された関イオン交換膜が製造される。 本発明では次に金属イオンが吸放された腸イオ ン交換原を水器化研緊塩水溶液で処理して金属イ

すンを限元する(増元工程)、本発明では水紫化 硼緊塩水溶液で処理することを必須の稠胶特件と する。而して他の公知の意元剤、例えばヒドラジ ン、ヒドロキシアミン、ジメチルアミンポラン等 により数勝イオン交換版を処理しても、金明イオ ンが準允されないか、また関元される場合があつ ても拘偽性良好な金額層が脱イオン交換脳の内表

面に形成され得ず、その結果本発明の所別の目的

とする風解用機合体は到底製造され得ない。水器

化脚緊張としては例えば水栗化硼緊ナトリウム、

初開昭57-134586(5)

高いとアッモニア等が蒸発しアルカリ性水溶液の 組成が変化するので好ましくない。アルカリ性水 俗版に陽イオン交換原を設頂する操作の具体例を 示せば、例えば脳イオン交換膜をもりにはさみ、 該交換額が大型際である場合には更に保持具を付 し、次にセルの詢案に高温に保持されたアルカリ 性水溶液を加えるのがよい。腸イオン交換原に2 楠以上の兪周イオンを吸指させよりとする場合に は、用いられるアルカリ性水溶液に2額以上の金 属の塩を添加しておけばよい。またセルの貧量の -- 方ずつに異なる金融の梅を含有するアルカリ性 水形胶を加えることにより、その胸面に異なる魚 ばイオンが吸煎された脳イオン交換膜を構るとと もできる、アルカリ性水溶液中への腸イオン交換

接合体を得ることが

水楽化研密カリウム、水楽化研究アンモニウム等 を挙げることができる。本発明で用いられる水路 化研索塩水俗液の 1 月は10~12の範囲内に調 節されているのがよい。水梁化研究塩水解液の ↑ # が 1 2 より高いと、腕イオン交換原に吸放さ れている金属イオッが脱原し数交換膜の内表面に 金属層を形成させ無くなる。また水繁化研緊塩水 俗族のPHが10より低いと、金属イオンが金具 粒子に単元される速度が遅くをり突用的ではない。 水紫化硼紫塩水溶液のAHの側節は、脳イオン交 機勝に吸削された魚隅イオンの脱窟を超とさない ような、或いは腸イオン交換膜面に及び接合され、 た兪旭目体の触媒能を損なりととのないような堆 花を用いて行なうのがよい。斯かる塩基としては 例えばアンモニア水や硼酸ナトリウムと水酸化す

トリウムとによる1世製質液が消当である。水素 化研察塩水溶液中に存在させるべき水繁化研繁塩 の温度としては特に制限されず広い気肌内で済宜 **放択するととができるが、通常 0.02~2モル/** 1、針ましくは 0.05~0.5モル/1とするのが よい。金厚イオンが吸引された腸イオン交換原を 水幣化研密塩水解液で処理する具体例を示せば、 例えば該隣イオン交換原を水累化硼素塩水溶液中 に投放すればよい。との際水楽化研究検水解液は. 商常室園~60℃程度、好ましくは40~50℃ に保持されるのがよく、受損時間は一般に30~ 90分程度でよい。斯くして勝イオン交換層の内 表面に約0.5~2μの厚さに金属圏が形成された 継イオン交換原が製造される。木発明においては 金属層は降イオン交換層の内裏面に形成されてお

り、それ他錯効果によりにより結びつけられた状態になつている。また該金属層は、金属光沢を示すと非に既に十分な電気伝導性を有しており、この点において従来のブラスチックメッキにおいて増勝処理で形成される活性化層とは本質的に構造している。

本発明では更に上記で得られる内表面に金属原が現込まれた端イオン交換膜を白金族に属する金属の塩とジアルキルアミンボランとを含有するアルカリ性水俗低と接触させる(被長工程)。ここで白金族に属する金属の塩としては上記吸槽工程において記載した金属塩をいずれも使用でき、斯かる金属塩をアルカリ性水溶液中に通常 0.0001

胸密化病隔化保持されたアルカリ性水解液を加え

特別昭57-134586(6) の原度で存む 身ように配合するのがよい。また ジアルキルアミンポランとしては例えばジメチル アミンポラン、ジエチルアミンポラン節を挙ける ととができ、斯かるジアルキルアミンポランをア ルカリ性水溶液中に洒常 0.05 ~ 0.5 モル/ ρ. 好ましくは 0.1 ~ 0.2 モルノ 8 の根底で存在する ように配合するのがよい。との脱長工程において 用いられるアルカリ性水溶液のタガは8~13の **س朋内にあれば特に制限がなく、勝イオン交換船**・ に接合される金周の種類に応じてその / 11 を適宜 尚択すればよい。1月の胸節は通常アンモニア水 や研院塩と水酔化アルカリとからなる観衝液を用 いて行なわれる。成長工程においては源元剤とし てジアルキルアミンポランを使用することを必須 の构成更件としており、ジアルキルアミンポラン

ものがよい。酸アルカリ性水溶液の添加はは成長させて得ようとする金周層の酸甲に応じて満定決定すればよい。最近条件下においては強元反応は金属所で自己級媒作用によつて選択的に進み、アルカリ性水溶液中に存在する金属イオンが輸入と消費されるまで続く。上配機イオン交換機は通常60~90℃、杯ましくは70~80℃に加熱されているのがよい。場イオン交換線とアルカリ性水溶液とのがあい。場イオン交換線とアルカリ性水溶液との影解が換合された水溶明の環境用接合体が製造される。

以上の方法により製造される本発明の電解用機 合体は常法に従い水洗、酸(例えば塩酸)洗浄後 水中に保存される。 本発明の方法によりられる接合金融層は、均 30分類
一に分布した三クロネアを有し、素敵でしかも非 たちのを水平
常に強い接前性を有する。このためជ解時のガス セットするよ
抜けは良好であり、100イ/ am² 以上の高電 形合は特に
断密度において1000時間以上選転しても金属 て行つた。
棚の脱落は全く記こらない。

以下に実施例及び比較例を掲げる。

災 施 例 | 1

内径 1 6 m、外径 5 0 mのフランジを持つ L 型 ガラス管(内径 1 6 m) 2 本を用い、フランジ部 を合わせ、シリコンゴムをパッキングにして降 3 0 mのナフイオン 1 2 5 膜(デュポン社製、カ す オン交換膜、当 景 置 最 E V = 1 2 0 0、膜 早 5 E N) を 挟んでメッキセルを 棚立てた。

ナワイオン脱は、按合に先立ち、2N-HC&で

3 0 分類 、ついて水洗砂、水で3 0 分類 棚 L. たものを水平に保存し、使用時には腐れた状態で トットするようにした。

形合は特に断わらない限り、つぎの工程に従っ て行つた。

粮 → HC 《 処 理 → 水 洗 → 吸 疳 → 水 洗 → ը 元 → 水 洗 ・ m 移 → 水 洗 → HC 《 処 理 → 鮗 水 処 贈 → 水 洗 → 接 合

白魚の複合はつぎの俗族を用いた。

全 张 李

填化白金 PiCℓ ₄	0.15 9
アンモニア水(28%)	2 m/
к .	1 5 at.
ρ H .	11.5

一般日はしかセルの各々に17mづつ人れ、熊脇

水枘中で80℃、40分間保持した。

改元的

水紫化ホウ紫ナトリウム 0.1 g アッモニア水 (28%) 2 ml 水 15 ml

選元付上配配股系セルの耐電化各17 引づつ人れ40℃、30分間保持した。

80 医格子

取化自金 PICR。 0.02 P

アンモニア水(28号) 2 nl

ジメチルアミンボラン(5 労水俗般) 2 nl
ホ 1 3 nl

成長は上記俗服を各々17mづつ人れ、80℃、 30分間保持した。この処理条件で、命被中での 臼金の折出は記らず接合金属面に選択的に折出し た。上配の処理を経て、際の両面に 1.6 m 径、5 ル界の白金が接合できた。

· H 原 例 2

東藤例 1 と同様のセルを用い、ナワイオン 120 。 「「 (原 P 1 0 ミル) を 安 藤 例 1 と 同 柳 に 前 処 理 して 一方に 白 会 、 他 方に ロ ジ ウ ム を 粉合 し た 。 白 命 他 の か 依 は 実 無 例 1 と 同 様 な 処 法 に よ つ た 。 ロ ジ ウ ム 側 の か 依 は 以 下 の 机 成 の も の を 使 用 し た 。

99 曾 裕

眼镜出80℃、60分行力大。

带 元 育

- 水祭化ホウ米ナトリウム 0・05 /

アンモニア水(2

2 =/

単層は実施側しにより、イリジウムの EI ®

1 5 at

群元は60℃、60分行つた。

. 成 長 布

塩化ロジウム RACE3

0.02 9

アンモニア水(28%)

2 4/

ジメチルアミンポラン(5%水解(低)

1 01

1 4 =/

成長は75°C、60分行つた。ロジウムの析出 れ金属面で選択的に進行した。

処理後の自金およびロジウムは 5 μ および 4 μ 厚の接合体が得られた。

实施例 3

曳觸例1と同様なセルを用い、ナフィオン125 の片面に白魚、片面にイリジウムを複合した。

塩化イリジウム IrCeg

0.05 9

pH網衛服

(0.1N-NaOH + ().1M/ (H3BO 4)

ジメチルアミンポラン(5劣剤液)

16 11

成型は75℃、30分行なつた。成最裕低中で のイリジウム折出損失は0.5 甲以下であつた。

上記の処別によつて白金およびイリジウムが5 μおよび3μ接合された接合体を得た。

実施例 4

実施例しと同様なセルを用い、白金とロジウム の合金を転合した。

吸銷箱

组化自命 PICen

0.1 1

塩化ロジウム RACes

0.05 #

アンモニアホ (28%)

2 4/

四 滑 裕

坂化イリジウムアンモニウム $(NH_u)_2 Ir C \ell_6$ 0.1 4

机助剤は以下のものを用いた。

アンモニア水

1 # 1 5 al

ρH

10.5

吸煙は80℃、60分行つた。

市 元 浴

pH級如瓶

() . | N - N . OH 0.1 M/# H3BO ..

pH 9.5

1 2 #/

水素化ホウ楽ナトリウム(0.5%溶液)

5 pt

应光は40°C、60分行つた。

柳 長 裕

1 5 pt

吸槽は80℃、45分行つた。

商元裕かよび操作は実施例1と同様に行つた。

皎. 長 裕

填化白金 PICℓ。

0.02 9

粕化ロジウム RACℓ3

0.02 /

· H 以研报

p # 11.0 $(0.1 - NaOH + 0.1 M/e H_3BO_{\mu})$ 1 5 26

2 #/

ジメチルアミンボラン(5%水形戒) 成長は80℃、60分行つた。

処理後、両面に4川の接合層をもつ接合体が得 られた。

電子順数線による関系によって、各東施例で得 た接合体の斯面から耳板原みを測定した。との結 単を第1般に示す。

		1 表	• • •
実施例	接合金	吸 府・ 選 元 処理後	成長処理後
1	Pt/Pt	2 μ / 2 μ	5 4 / 5 4
2	Pi/Rh	2 4 / 1 4	5 4 / 4 4
3	Pr/ 1r	2 4 / 1 4	4 μ / 2 μ
. 4	PI·Rh/PI·Rh	2 4 / 2 4	4 11 / 4 11

比較例 1

USP部3、432、355 号明細督に記憶の方法 に従い形合体を得た。即ち白金黒粉末をテトラフルオロエチレン分散体(デュネン社製、テフロン30 J)と混合し、アルミホイル上に熱布して350 Cで30分間焼精後アルミホイルをアルカリ水溶紙で溶解除去した。得られる難厥を予め除安定化したナフイオン125の調面に除圧度して接合体を得た。この層膜は、原みが60 μであり、

脚定した。得られた結果を第一図に示す。第一図において、曲線々は比較例しで得られた整合体、曲線Bは比較例2で得られた接合体、曲線Cは実施例1で得られた接合体についてのグラフである。

また上記接合体の内部抵抗を上記と同じせんに よりカレントインタラブター法(90℃)で制定 した。その結果実施例1で得られた接合体の内部 抵抗は 0.20 A1-cd であり、比較例1 で得られた接 合体の内部抵抗は 0.35 A2-cd であり、また比較例 2 で得られた接合体の内部抵抗は 0.20 A2-cd であ った。

図面の簡単な説明

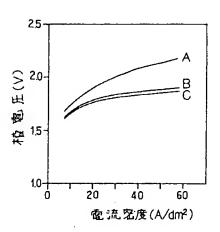
第1 図は 3 種類の接合体についての相尾圧とな 旅衛度との関係を示すグラフである。

(以上)

特開明55-38934号公報に記較の方法に 従い接合体を得た。即ち金属塩溶液として3%塩 化白金酸水溶液を用い、また原元剤として5%水 常化研究ナトリウム水溶液を用いた。ナフイオン の背面から最元剤を受査させて金属塩溶液側に白 命を折出させて接合体を得た。白金は7%/ロの 割合で存在しており、白金融の厚みは10μであった。

奥施例 1、比較例 1 又は比較例 2 で得られた接合体をチョン製の 豆腐間に自命メッシュを介して挟んでセルを組立て、 7 5 ℃に保つた純水中に入れて豆解し、この場合の電流管度 - 積度圧変化を

第 1 图



野級 (自発) "明和57年 [[]] 10日

特許庁長官 島田 春 園 園

1 卒件の投示

昭和56年特許顯據20489号

2 発明の名称

13 解用接合体の製造法

3 絹正をする者

事件との関係 特許出顧人

住 所 東京都千代田区紀月四1丁目3日1号 氏 名 (114)工象技術院及 石 坂 城

4 指定代理人

住 所 大阪府和田市級丘 | 丁目 8 秒 3 1 号 5 氏 名 (0032) 工程技術院大阪工學校院

5 補正命令の日付

自 発

6 補正の対象

明細数中発明の幹細な健明の項

7 補正の内容

別紙路財の辺り



14 14 14

り訂正する。

「ジメチルアミンポラン(5%春被) しょし」

- 6 明細療第30頁第8行「(0.1 -NaOH +.
 0.1 M / 8 H₃BO_{4.})」とあるを「(0.1 N-NaOH + 0.1 M / 8 H₃BO_{4.})」と訂正する。
- 7 明相存落3 | 頁第 | 妻の次に下記の記憶を迫 加する。

「実施例 5

実施例 | と同様の吸着形蔽を用い、電阻 (250)で | 2時間吸着させ、以後実施例 | と同様に処理して白金接合体を得た。

得られた接合体の性質、可解性能は実施例 1のものと同様であつた。

奥塘图6 ·

正の内索

明朝 京第 2.3 頁第 1 2 ~ 1 3 行 f (デュポッ 社製 ・・・・ 原厚 5 ミ も) 」 と ある を F 紀 の 酒 り 訂正 する。

「〔テュポン社段、カチオン交換膜、当最低な EVF = | 200、膜厚 5 = ル (約 0.1 2 5 m))」

- 3 明報は第28頁第12行「PH9.5」とある を「PH10.5」と訂正する。
- 4 明細音第29頁第2~3行「pH網術液(0.1N-NaOH+0.1M/8H₃BU₄)」とあるを F配の通り訂正する。

5 明朝内第29頁第4行「ジメチルアニンボラン(5%帯板) 16 W」とあるを上記の前

突旋例 1 と同様のメッキセルにナフイオン
1 1 7 原を挟み、一方に実施例 1 の自金吸着
液、他方に突旋例 2 のロジウム吸着液を配し、
室風(25°C)で 1 5 時間放展して吸着させ、
以後突旋例 2 と同様に処理して自金~ 爬 - ロジウム接合体を得た。

との接合体は、実施例2で得られた接合体 と同様の性能を示した。

实施例 7

実施例 1 と同様のメッキセルにナフイオン
1 1 7 原を挟み、実施例 1 の白金吸着液を加え、25 ℃、50℃、60℃及び80℃で吸
着させた場合の白金吸着速度を比較した。

白金として 1.0 9 / d の 吸着 既 に 選 する 時 間 は、 それ ぞれ 1 2 hr (2 5 °C)、 8 hr (5 0 °C)、 4 hr (8 0 °C) 及 び 1 hr (8 0 °C) で あつ た。 」

(以上)

正 〇 (自発) 昭和57 年5月18月日

神肝庁長官 為田 登 樹 瓊

1 存件の収示

昭和56年特許回路20489号

2 発用の名称

以解用設合体の以遊法

補正をする容

卒件との関係 物件出向人

住 所 京京都千代田区位方四1丁目3节1号

氏名 (114)工桌技術院長石 银 口

指定代理人

住 所 大阪府池田市縣丘1丁目8行31号

氏 名 (0032) 工项技术院大阪工作部的公内部位

相正命令の日付

舜

祝正の対象

明細唇中特許前束の前因が項及び発明の原本を以明の項

稲正の内容

別紙篠附の遊り

特許額求の新開

- (1) 陽イオン交換膜に白金族に用する金閣イオッ を室風乃至高風下にイオン交換吸着せしめ、次 いて水栗化研索塩水溶液で処理して糖膜の内表 而に金銭解を折出させ、引き焼き験説を上配金 周の枚とジアルキルアミンネランとを含有する アルカリ性水溶液と接触せしめて膜面の金属周 を成長させることを特徴とする尾解用接合体の 对选法。
- ② 陽イオン交換膜がスルホン酸器又はカルボン 酸基を有する過ブツ化炭化水紫麹脂膜である物 許請求の範囲第1項記載の方法。
- ③ 企風イオンがアンミン耕イオン形態にある凸 イオンである特許額次の範囲第1項又は第2項 配数の方法。
- ④ イオン交換吸着を室履~90℃にて行をう物 許額求の範囲第1項乃至第3項のいずれかに記 観の方法。

補 正 の 内 容

- 明和存中特許額求の範囲の頃の記載を別紙の 面り打正する。
- 2 明超母第9頁第12行。第10頁第8行及び 新12頁第5行「腐瘟下に」とあるを「窒傷乃 至高層下に」と打正する。
- 3 明明白第13頁第6行、第14頁第11行及 び第15貝無7行「高履に」とあるを「窓視乃 至高風に」と訂正する。
- 4 明期贷款 1 4 頁第 1 2 ~ 1 3 行「通常・・・・ である。60℃より」とあるを下配の通り打正 する.

「寂場窠價~90℃模皮、好ましくは60~ 8 () でである。 室鴈 より」

(以上)

- (5) イオン交換吸煙を60~80℃にて行なり特 作前束の発囲第1項乃至第3項のいずれかに配 Qの方法。
- 水器化锅袋塩水溶液のρ∥が10~12であ る特許耐求の質囲第1項乃至第5項のいずれか **に足**及の方法。
- ⑦ 陽イオン交換膜の内表面に折出する金属層の **以厚を 0.5 μ以上となす特許額求の範囲第Ⅰ項** 乃至第6項のいずれかに配数の方法。
- ⑧ 上紀金母の塩が塩化物、硫酸塩、硝酸塩、避 塩茗酸塩又はクロロアンモニウム塩の形態にあ る特許和求の疑問第1項乃至第1項のいどれか に配及の方法。